# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-134941

(43)Date of publication of application: 21.10.1980

(51)Int.CI.

H01L 21/58 H01L 23/02

(21) Application number: 54-042329

(71)Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: 06.04.1979

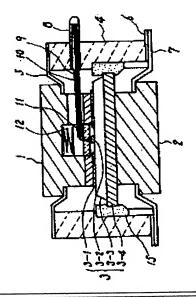
TOKUNO FUTOSHI

### (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To control a lateral movement of an element inside a semiconductor device for improving reliability by a method wherein an elastic body is closely laid between the internal periphery of an insulatet cylinder accommodating semiconductor element and an external perphery of the element.

CONSTITUTION: On the surface side of a semiconductor element 1 consisting of a negative electrode 3-1 gate electrode 3-2, semicondictor base body 3-3 positive electrode 3-4, and the like, the dielectric supporting base 11 is formed, and thereon an external negative electrode 1 accomodating a coil spring in the under surface hole is fixed, whereby an external gate electrode 8 is fixed in the upper surface central part of the element 1 and said electrode is made to project outside penetrating the supporting base 11 and the insulator cylinder 4 when assembling. Further, on the back surface side of the element 1, an external positive electrode 2 is fixed and these are made into one body being accommodated inside insulator cylinder 4 using metallic sheets 6-8, whereby a ring elastic body 15 such as silicon rubber, and the like, is pressed in between the external periphery of the element 1 and the internal periphery of the insulator cynder 4 to completely restrict the lateral movement of the element 1.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

### (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭55-134941

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/58 23/02 識別記号

庁内整理番号 6741-5F 7738-5F **③公開** 昭和55年(1980)10月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### 69半導体装置

顧 昭54-42329

22出

0)特

图54(1979)4月6日

⑩発 明 者 徳能太

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

個代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

明細書

1. 発明の名称

半導体裝置

2. 特許請求の範囲

少なくとも1つのPN接合を有する半導体素子、この半導体素子の2つの主簡に対向する少なくとも2つの外部試験、これらの外部試験を支持し、前記半導体業子を密封する絶縁体制、及びこの動
は体制の内周部で前記半導体業子の外周部に対向する部分に複数値の概を有し、前記絶縁体制の概 部分と前記半導体業子の外周部との間隔に圧入された理性体を具備することを特徴とする半導体装

3. 発明の詳細な説明

との発明は半導体装置内部で半導体素子が移動 することを防止した構造を有する半導体装置に関 するものである。

部1図は従来のゲート加圧方式の平形大容量サイリスクを示す断面図である。 図中(1)は外部監督 取れ、(2 は外部監督策2、(3)は半導体数子、(3-1) は半導体来子(3)の際領電板、 (5-2) は半導体来子(3)のゲート電極、 (5-3) は半導体率子(3)の半導体等 体、 (5-4) は半導体要子(3)の関係信様、(4) は熱行体 係、 (6) は外部監察電板(1) と熱致体情(4) とに動付された会話 板、(6) は熱段体筒(4) に動付された会話 が板、(7) は外部関係環復(2) に動付された会話が板、(8) はが一ドリード、四はゲートリード(8) と外のに対グートリード(9) を変持する熱躁性支持体、(2) は熱機性支持体(11) とを熱躁性支持体、(2) は熱機性支持体(11) と外のデートリード(8) の先端分配を半導体ま子(3) のゲート電標 (5-1) に圧接する為のコイルバネ

との様を半準体装置を組み立てるには先す外部 際極情複(1)、絶縁体簡(4)金越務板(5)。(6)外部ゲー ト低板(8)の傾付完了品にコイルバネロ、純雑性支 持体(11)、ゲートリード(9)、純緑体簡四を設置し、 絶縁性支持体(11)の外周部に金額板(3)の内局部が保 合する様に金属板(3)を設置する。次に、半歩体米

特開昭55-134941(2)

子(3)を前縁体(6)の内側に挿入し、外部四極間様(2)と食場群板(7)の傾付完了品を股優して、金原郡板(6)。(7)を解接、外部ゲート環境(8)をゲートリード(8)と共化容談割止する。

との様な半導体装置においては半導体案子(3)は、 半導体案子(3)と純緑体筒(4)とのタリアランスによ り、独1回の横方向への移動を超こす。との場合 特に半導体案子のゲート 電板 む- コとゲートリード (9)の相対的な値がすれの為に半線体案子のゲート 散権 む- コとゲートリード (9)が接触不良を起こす危 酸性があつた。この危険性は半導体契例の大容量 化に伴う半対体案子の大口優化によつてさらに増 す傾向にある。これは以下に示す環由によるもの である。

半部体製子が大口径化すると、これに伴って脆 健体節(以1回では(d))の内径も大きくなるが、 跳は体としては、射熱性、気管性の間から焼精ア ルミナ節が用いられるが、この様々材料は焼結時 に材料収縮を避とす為、大口様化に伴い寸法公部 を大きくとる必要性が生じるのである。

(3)

以上の様な位置ずれを起こさない神造として、 ゲートポンデイング方式がある。

第2図はゲートポンデイング方式の大容針平形サイリスタの断面図である。図中44は会が板63を支持する熱検性支持体で、ゲートリード(9)の先線部は半部体業子(3)のゲート電荷(3-2)にポンデイングされている。その他、年1 図と同一番号のものは、同一構成部分を示している。

この様な半導体案子を組み立てるにけ、先十半 排体案子のゲート環種 (3-1)にゲートリード(3)の 先端部をポンデイングし、ゲートリード(3)に無機 体質(3)を設置し、次に絶機性支持体のを外部路種 微核(1)、純緑体筒(4)、金属板(5)。(6)、外部ゲート 値位との個付完了品に契約して、金周板耐、及び 半導体業子(3)、ゲートリード(3)純緑体質(0)組立完 了品を設置する。次に外那陽極確核(2)と金級瑕板 (7)との個付完了品を設置し、しかる優全国環板(6)。 (7)を溶接、外部ゲート電板(8)をゲートリード(3)と 共に密接到止する。

との様な半導体装置においては、半導体装子の

(4)

中心的を中心とする回転移動を起とす為、ゲート リードが切断あるいは痩労する危険性があつた。

この発明は以上2例の様な半導体素子の移動を 防止し半効体袋機の信頼性を向上させ得る権益の 半導体装備を提供するものである。

以下、本希明の一獎権例を第3例、第6例を用 いて詳細に説明する。

(3.5) 似は本発明によるゲート加圧方式の大容量 平形サイリスタの所派関である。関中的は熱具体 (物(4)と半球体洪子(3)の時帳無極の開際に圧入され た気性体、(シリコンゴム、バイトン等の耐熱性 ゴムが好ましい)である。

その他、第1図と同一番号のものは同一又は同 等の経成部分を示す。

との様な半球体装置を相外立てるには、先す外部的模似な川、結技体師(4)、金属薄板(5)、(6)、外部ゲート環報(8)の動付完了品にコイルバネ砂、絶対性支持体(11)、ゲートリード(11)、純酸体等(11)を設けし、純性支持体(11)の外間部に会局板(11)の内閣部が低合する。次に純ないる設置する。次に純な

体簡(4) に設けられた郷部分(第4 図(4) 部分) に郊 性体調を設備し、弾性体調を熱験体験(4) の内膜に 押しつけながら半導体架子(3)を挿入する。 しかる 後金銭稈板(6), (7) を溶接、外部ゲート電板(8)をゲ ートリード(9) と共に溶接対止する。

ゲート ボンディング方式の大容 低平形サイリス タについても上配 英語例と全く 同様に 熱 縁 体 情 に がを 設け、 との 解 部分と 半 準 体 来 子 との 間 解 に 弾 性 休 を 正 入 す る と と に よ つ て 、 半 遅 体 素 子 の 回 転 移 動 を 防 止 し 、 前 配 従来 の も の の 欠 点 を 除 去 す る こ と が で き る 。

本発明による半導体装置の絶験体間の形の形状として縛る間にその例を示している。 55 名のでは 4 質の神を設けているが、 これは一例にすぎず、 5 物、あるいは 5 例以上であつてもない。 44 の船(日を充分にとれば 2 個であつてもよい。

本発明は実施例に示す様な平形サイリスタに限 らず、主電種を圧接によつて取り出す 所對形の大 彩計半導体素子全般に容易に適用することができ る。

(5

(6

特開昭55-134941 (3)

体質、(11)…約級性支持体、(12)…コイルパネ、(5)… 金剪板、胸…弹性体。

代理人

以上のようにこの発明によれば、絶像体質内閣 部と半排体患子外周部との間隙を弾性体間で埋め、 しかも前配弾性体の弾力、及び摩擦力によつて半 跡体滑子を保持している為、半導体楽子が、半導 体装炭内部において横方向の移動を起とすことが なく半球体装破の信頼性を向上させることができ る。

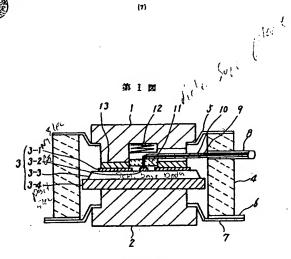
#### 4. 図面の簡単な税明

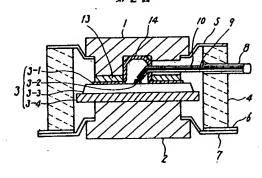
33 1 図は従来のゲート加圧方式による大容贵平 形サイリスタを示す断面関、第2因は従来のゲー トポンデイング方式による大客負甲形サイリスタ を示す断所図、海3四は本発明の一実施例による ゲート加圧方式の大野科平形サイリスタを示す断 而図、第4図は本学明による平形サイリスタに用 いられる絶骸体筋、外部跡板穴板、金縄群板、外 那グート准権の動付完了品を示す斜視図である。 M中間一部号は同一又は何等の楔成部分を示す。

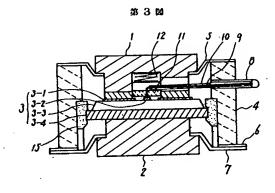
(1) …外部路标覧标、(2) …外部局核関係、(3) …半 **游体老子、(4)…船敌体筋、(5)(6)(7)…金属薄板、(8)** …外部ゲート選択、191…ゲートリード、100…船機

(7)









第 4 図

